

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年5月6日 (06.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/041285 A1

(51) 国際特許分類⁷:

H01L 21/31, C23C 16/455

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/015716

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 網倉 学
(AMIKURA, Manabu) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢 650 番地 東京エレクトロン
AT 株式会社内 Yamanashi (JP). 岩田 輝夫 (IWATA,
Teruo) [JP/JP]; 〒4070192 山梨県韮崎市穂坂町三ツ
沢 650 番地 東京エレクトロン AT 株式会社内
Yamanashi (JP).

(22) 国際出願日:

2004年10月22日 (22.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願 2003-363448

2003年10月23日 (23.10.2003) JP

(74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒

1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号富士
ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

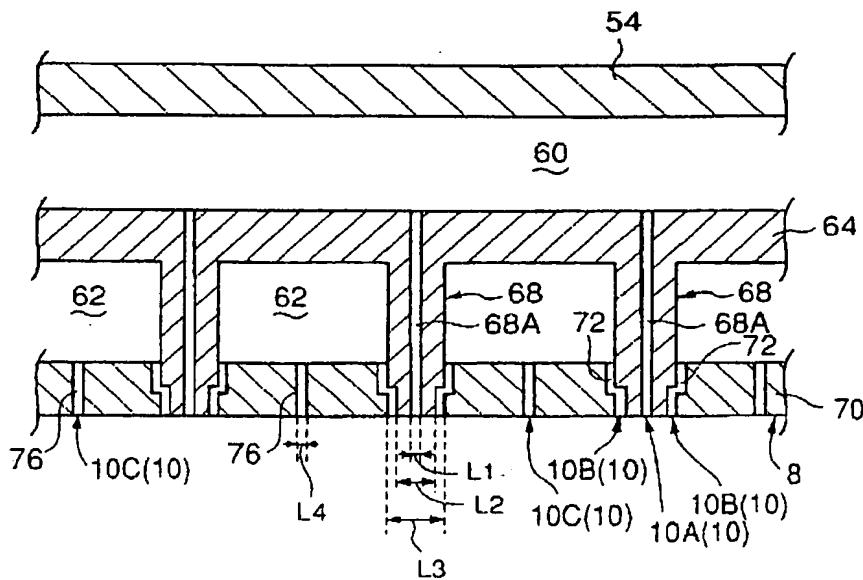
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレ
クトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)
[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号
Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: SHOWER HEAD AND FILM-FORMING DEVICE USING THE SAME

(54) 発明の名称: シャワーヘッド及びこれを用いた成膜装置



(57) Abstract: A shower head for supplying a raw material gas and a support gas for film formation into the treatment container of a film-forming device, comprising a shower head body with a gas injection surface (8). A first diffusion chamber (60) receiving and diffusing the raw material gas and second diffusion chambers (62) receiving and diffusing the support gas are formed in the shower head body. Raw material gas injection ports (10A) communicating with the first diffusion chamber and first support gas injection ports (10B) communicating with the second diffusion chambers are formed in the gas injection surface. Each of the first support gas injection ports (10B) is formed in a ring shape surrounding each of the raw material gas injection ports (10A) in proximity to each other.

/続葉有/

WO 2005/041285 A1